Femtum Nano 2800

Данный лазер представляет собой первый импульсный наносекундный волоконный лазер высокой энергии для промышленного и научного использования. Генерация нс импульсов с мкДж уровнем энергии позволяет обрабатывать неметаллы и биологические ткани, а также использовать лазер в других научных приложениях. Теперь Вам доступна селективная микрообработка неметаллов в среднем ИК диапазоне! Лазер отличается уникальными характеристиками (≈ 2.8 мкм, 30 − 200 нс, 10 − 100 мкДж, 1 − 50 кГц) и имеет возможность подстройки рабочей длины волны (фиксированное значение в диапазоне 2710 − 2830 нм) под конкретную линию молекулярного поглощения. Также доступна опция узкой спектральной ширины линии.



Модель ¹⁾	Стандартная ²⁾
Центральная длина волны ³⁾	2780 ± 50 нм
Средняя выходная мощность	10 – 1000 мВт
Частота следования импульсов	1 – 50 кГц
Длительность импульса	30 – 200 нс
Энергия импульса	10 – 100 мкДж
Качество пучка	M² < 1.5 (усредненное по ХҮ)

Эксплуатационные характеристики

Габаритные размеры ¹⁾	610 × 432 × 89 мм
Охлаждение	Пассивное
Напряжение питания	100 – 240 B
Вывод излучения	Свободное пространство или волокно
Управление	Через ПК или интегрированный сенсорный экран



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Компактный дизайн, простота включения

Перенос излучения по волокну

Высокая частота следования импульсов

Высокая энергия импульса

Короткая длительность импульсов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

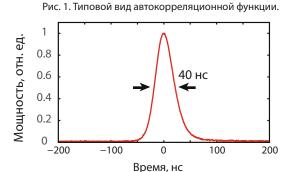
Обработка тонких пленок

Абляция биологических тканей

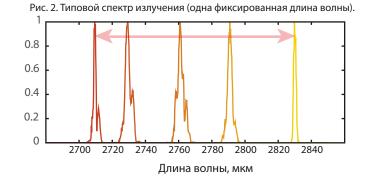
Обработка полупроводников

Текстурирование полимеров

Графики



 $^{^{\}rm 1)}$ Ввиду дальнейшего улучшения все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



²⁾ Характеристики кастомной модели доступны по запросу.

³⁾ Перестраиваемая система доступна по запросу.